# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-072552

(43)Date of publication of application: 06.03.1992

(51)Int.CI.

G01N 21/88 GO1R 31/26 G02F 1/133 G02F 1/136 G09F G09G 3/36 H01L 21/66

(21)Application number: 02-183906

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

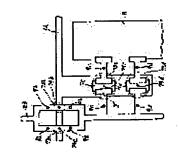
13.07.1990

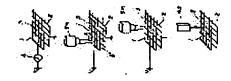
(72)Inventor: IWATA HISAFUMI

KUBOTA HITOSHI **NAKATANI MITSUO** YORITOMI YOSHIFUMI

(54) THIN FILM TRANSISTOR BASE AND METHOD AND DEVICE FOR INSPECTING IT (57)Abstract:

PURPOSE: To specify an image address where a short circuit failure might occur by applying a DC voltage between a scanning line and a signal line, and using an infrared image detector to detect heat generated at wiring by a current flowing through the short circuit failure portion of the scanning line and the signal line. CONSTITUTION: The wiring patterns of a short circuit image address are sequentially positioned within a field of 6M of an infrared microscope and an infrared image is detected. When the intensity of the infrared image is more than a fixed value, a device judges that heat generated by a short circuit exists in the image address, and detects the position of the short circuit within the infrared image. The short circuit can be detected e.g. where infrared light intensity is at its maximum. In addition to the coordinate of the short circuited position thus found within the infrared image, circuit pattern design data and base positioning coordinate data are used to decide a short circuit expected area where a





short circuit 3 occurs. As a result, the short circuit 3 is found to exist within the short circuit expected area 73c and it is therefore possible to decide a wiring cutting position 9c.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]





[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office





#### 90日本国特許庁(JP)

#### ① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-72552

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月6日

G 01 N 21/88

Ε

2107-2 J 2107-2 J

G 01 R 31/26

8203-2G X

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全12頁)

薄膜トランジスタ基板並びにその検査方法及びその装置 の発明の名称

> 顧 平2-183906 创特

22出 願 平2(1990)7月13日

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 史 明. 者 岩  $\mathbf{H}$ @発

所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作  $\blacksquare$ 1 志 ⑦発 明 窪 所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 雄 @発 明 者 谷 光

所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 @発 明 美 文

所生産技術研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 勿出 顕 人 株式会社日立製作所

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

容膜トランジスタ基板並びにその快査方法及び その数個

- 2. 特許請求の億囲
  - 1.群康トランジスタアクティブマトリクス基板 の走査線と信号線を、いずれも一方の鰡子で低 気的に接続し、走査隊と信号線の間に貸位差を 与え、走査はと信号はの短絡欠陥部を流れるほ 液による走査線、個号線及び短路部の発品状態 を赤外面佼佼出帯で校出することを特徴とする 段膜トランジスタ基板の検査方法。
  - 2. 走衣娘を保気的に接続する娘子と両表領域と の間に存在する走査は及び、信号線を疑気的に 接続する稿子と画素領域との間に存在する信号 採の発热状態を赤外面依後出器で検出すること により、煩格欠陥が発生している可能性のある 国素番地の特定することを特徴とする請求項1 記録の韓願トランジスタ基板の検査方法。
  - 3. 短路欠陥が発生している可能性のある画素母

地の赤外面你の強度が基準値より大きい場合に は、該画素器地に短路欠陥が存在すると判断し、 赤外光強度分布から短路位置が発生している位 冠を特定することを特徴とする請求項1記成の 森膜トランジスタ基板の検査方法。

- の配線パターンの可視像を眷照し、短絡欠陥が 発生している位置を特定することを特徴とする 請求項3記仗の蒋麒トランジスタ基板の検査方
- 5. 群膜トランジスタアクティブマトリクス基板 の走査牒と借号牒を、いずれも一方の端子で迅 気的に接続し、走査線と信号線の間に負位差を 与え、走査線と信号線の短線欠陥部を流れるほ 流による走査線、信号線及び短絡部の発熱状態 を赤外面仮校出器で検出し、短路欠陥が発生し ている可能性のある画素醤地の赤外面色の強度 が基準値より大きい場合には、該國素番地に短 第欠路が存在すると判断し、赤外光強度分布か ら短路位置が発生している位置を特定し、抜特

定した短端欠陥位匠データを用いてレーザ等に よる配線修正位置を制御することを特徴とする 群膜トランジスタ基板の修正方法。

- 7. 辞解トランジスタアクティブマトリクス基板の走査線と信号線の間に電位差を与える低圧印加手段と、赤外画像を検出する手段と、 放赤外面像から発給位置を検出する手段を有し、 該赤外画像から短路位置を特定することを特徴とする程線トランジスタ基板の検査装置。
- 8、 旅赤外函数と開一位館の可視顧像を検出する 手段を有し、 綾可視函数中の配線パターン位配 を参照し、短絡欠陥が発生している位置を特定

することを特徴とする副求項7記録の群膜トランジスタ技板の検査装置。

- 9 ・ 料限トランジスタアクティブマトリクス基板の走査線と信号線の間に電位差を与える電圧圧が加手限と、赤外面像を検出する手段と、 該赤外面 酸から斑絡位置を特定し、 該特定した知絡欠陥 位置データを用いてレーザによる配線修正位置を制御する創御手段とも備えたことを特徴とする難膜トランジスタ基板の修正装置。
- 10. 容膜トランジスタアクティブマトリクス基板であって、基板周辺に形成された走査線と信号線の電極端子パッドの外側に、該為板の配線パターンの最小図光線幅相当に配線領を細くした金属配線パターンを形成したことを特徴とする容膜トランジスタ基板。
- 11. 促爆感を超くした金属配線パターン上に絶縁 膜を被覆したことを特徴とする領求項10記載 の徴膜トランジスタ基板。
- 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は被晶、表示装置に用いる蕁腐トランジス タアクティブマトリクス抵板並びにその検査方法 及びその装置に関する。

#### 【従来の技術】

遊院トランジスタ募板の製造においては、製造工程の庭族やホトレジスト欠陥等に起因する走変線と信号線の短絡欠陥3が発生し易い。短絡3には、第3回(a)に示すように、走査線と信号線の

第4図に、一般に傾路検査に用いらているを気気の方法を示す。この検査では、 薄膜トランジスタ 接板は、 走査線 1 1 ~ 1 5 が外部配線 1 1 d ~ 2 5 d と接続配線 1 c により接続され、 個保配線 2 1 ~ 2 5 d と接続されている。 そして探針等を繰り間にはより、 2 c に接触させ、 走査線と信号線の定すに、 2 c に接触させ、 走査線と信号線の定すに 2 とにより、 短線の発生している 圏 素色地を で この方法は 短線の発生している 圏 素色地を で さないという 課題がある。

この原恩を保快するには、第2回に示す配点祭 **歯の点はトランジスタ技板を対象とし、1本の走** 査はと1本の信号はにだけ冠位差∨を与えた状態 での母流値の測定を、全走査以及び全信号線に対 し順次行えばよい。しかしこの方法は、走査原数 と信号は数の数の回数だけは流値を測定する必要 があり、液晶ディブレイ等の面染敏の膨大な費膜 トランジスタ芸板では例定に長時間を受し実用に 酒さない。またほ圧印加のための探針の接触によ る紀極皓子郎11p~15p,21p~25pの 抵囚も問題となる。また検査時間を短縮するため、 多強本の探針を同時に接触させる協造にしたとし ても、校査を行う走査旅あるいは倡号線を観気的 に切り替えるため、長時間を要する。さらに、上 述したほ気的な検査方法では、第3回(b)に示す ように、走査点と倡号県の交差部や斡顧トランジ スタを被改化した斡族トランジスタ基板に対して は、どの交差郎あるいは存限トランジスタに短路 欠陥が存在するのかを特定できない。

校査時間を短縮する方法としては、群駅トラン

欠陥の存在する直線恐地を特定することができて も、各画森に対して走査限と倡号原の交差点や群 腹トランジスタの世仮化がなされている場合、ど の交差点あるいは辞膜トランジスタに粗略が存在 するかを特定することは不可能であった。

本発明の目的は瑕譲トランジスタ抵板の煩偽欠 陥を、短時間に、かつ抵板への接触を扱小機にし た群膜トランジスタ拡板の検査方法及び装置を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、走査原と個号線の 交差点や寂腹トランジスタが被政化された群膜ト ランジスタ基板でも、どの交差点あるいは解膜ト ランジスタに短端が発生しているかを特定できる、 環膜トランジスタ基板の検査方法及び装置を提供 することにある。

また、本発明の他の目的は、短絡欠陥を有する 群扇トランジスタ 花板の配線を自鳴的に修正できる 対限トランジスタ 花板の修正方法及び装置を提供することにある。

また、本発明の他の目的は。短路欠陥の検査に

ジスタ基板とエレクトロクロミック表示パネルを 俎み合わせ、エレクトロクロミック益板の発色膜 の発色状態から欠陥を検出する方法が特闘平1ー 154092号公報に記成されている。この方法 によれば、各国素電極の導通状態に応じてエレク トロクロミック表示基板の発色膜が非発色あるい は発色状態となるため、欠陥面素を特定すること が可能となる。ただしこの方法は毋膜トランジス タ 基板の画森環様とエレクトロクロミック表示基 板の発色膜とをは解質を介して非通接続する必要 があるため、液体の包閉質を用いた場合には薄膜 トランジスタ益板が汚染する問題がある。また、 包保貸に顕体を用いた場合でも金属線との物理的 な接触により窃願トランジスタ基板に損傷が生じ 届く、また遊遊接続不良による欠陥校査の誤りが 生じ易いなどの課題がある.

#### (発明が解決しようとする級題)

このように、従来技術では辞膜トランジスタ基 板の知路欠陥を短時間に、かつ基板に損傷を与え ないで検出することは不可能であった。また短路

適した配線パターンを有する斑膜トランジスタ基 板を提供することにある。

#### 〔叡題を解決するための手段〕

さらに短路欠陥の発生している可能性のある画 素語地の配線パターンの発点状態を赤外画像役出 器で設出し、短路欠陥の位置を特定するようにし た。

さらに知路欠陥の発生している可能性のある画素番地の配線パターンの発熱状態に加え、同一位 でも快出した可視面似を参照することにより、短 路欠陥の位置を特定するようにした。

さらに上記の方法で検出された短路欠陥の位置 データを用い、レーザ等による配線修正位置を制 御するようにした。

さらに走査係及び信号線の電極端子部の外側に、 幅の細い配線パターンを形成することにより、短 絡の発生した西素番地の特定を容易に行えるよう にした。

#### (作用)

また煩略部は正常な配線に比べ抵抗が大きい等の理由で、赤外光の放射強度が強い。このため上 記短絡画素番地における配線パターンの赤外画像

電気的に接続した状態で換査を行う。まず従来の 電気的検査方法と関係に導過検査を行う。 次に認 過検査で不良と判定された基板を対象に、 短端が 発生している可能性のある頭素の番地(短筋両素 番地)を特定する。 そして該短絡画素番地の配線 パターンを順次検査し短絡位置を特定した後、配 線を修正する。

お直検査では、走査線1と信号線2の間に電位を をする、電流針4で電流循を調定でする。電流 な可以トランジスタ基板では走査線1と信号的、 の間の抵抗値数十メガオーム程度であるたど電2 の間の抵抗性数十メガオーム程度であるたど。 数十ポルト程度の電圧を印加してもほとんど電2 は流れない。これに対し、走査線1と信号線2の は流れない。これに対し、走査線1と信号線2の は流れない。これに対し、走査線1と信頼の は流れない。これに対した告合、この矩線のの 通して電波が流れる。そこで電波板と判定する。

. 短絡画素番地特定では、認過検査と同様に、走 査線1と信号線2の間に電位度Vを与え、短絡の 発生した走査線と信号線に流れる電流による配線 の発熱を検出し、短路画素番地特定する。これに を校出することにより、赤外光強度分布から短路 位員を特定できる。

また可視画像を用いれば配はパターンを明確に 検出できる。そこで赤外画像と飼一位置の可視画 像を検出し、該可視画像内の配はパターンの位置 を参照することで、短幕位置の特定をさらに容易 に実現できる。

また上記方法で短終位置が特定されると、配線を切断すべき位置を決定できる。これを基にレーザ等により配線修正照射位置を制御でき、自動的に配線を修正できる。

また走査線及び信号線の電極端子部の外側の配 線の概を細くすることにより、配線抵抗が増加し、 該配線からの発熱ほが増加する。これにより該配 線の検出を容易に行える。

#### (事施例)

以下。本発明の実施例を説明する。第1 例に本 発明による斡腹トランジスタ基板の検査方法の手 順を示す。本発明では、海膜トランジスタ基板の 走査線1及び信号線2の、いずれも一方の端子を

は10~30μm動程度の数小領域の発熱部から放射される赤外光の強度に応じた出力が得られる赤外期徴度5mを用い、走査線1と信号線2の端子部を破線6に沿って走査し、発熱している配線を検出する。



特丽平4-72552 (5)

の配はは発熱する。そこで例えば外部配線11d 一15dと外部配線21d~25dから放射される赤外線を、破線6に沿って赤外類微値では、2 t れば、破線6部の赤外光強度分布被形1 t, 2 t が得られる。これらの波形から赤外光強度の強い 位置を検出することにより、発熱した配線はできる。 すなわち走査線13及び信号線23を検出できる。 その結果、短絡両変量地を特定できる。なお本実 焼例では、基板内の短端がN個ある場合は、検出 される走査線及び信号線はそれぞれ最大N本とな り、最大N×N個の交点を短端が発生している可 能性のある画演器地として特定できる。

次に短熱位日特定方法の第1の実施例を設明する。第6回に示すように、走査線と信号線の交差部及び歌取トランジスタ7を被改化した基板では、短絡欠陥は短路候認領域73a~73dで発生する可能性がある。このため配線を偽正するには、どの短路候精領域で類略が発生しているかを特定(短路位置特定)する必要がある。一般に、短路部は正常な配線に比べ抵抗が大きい等の理由で、

赤外面数と同一位置を検出する可視面色を参照し 短路位置を特定する。第7回(b)は、避過照明を 行い、第6回に示す配線パターンを検出した可視 面飲である。透過無明は基板背面から照明するた め、同箇のごとく金鳳の配線パターンをシルエッ ト俄として校出できる。まず同図(a)に示すよう な特徴的なパターンを辞容パターン63として登 係する。この際、伴留パターン63の位位77を 原点とし、短路候補位置(短路候補領域の代数位 団) 7 4 a ~ 7 4 d 及び切断位回9 a ~ 9 d の座 鼠を設定する。これにより辞谷パターン位置77 が分かれば、短路侯補位位74a~74d及び切 断位置9a~9dを決定できる。短路位置特定で は短体を筋両症器地の配はパターンを順次検査す るが、可視面的中の辞符パターン位置77は基板 の位置決め状態に応じ変化する。そこで検査ごと に迅過照明で可視函数を校出し、パターンマッチ ングにより、その画飲中で辞谷パターン63が最 も一致する位匠の座領77を求める。これにより 可視而後中の頻節候補付収74a~744及び切

赤外光の放射強度が強い。そこで本実施例では、 第1因に示すように、短路囲素番地の配線パター ンを赤外頭微鏡 5 m の視野内に順次位置決めし、 赤外面像を検出する。そして該赤外面低の強度が 一定値以上の場合には、その西素番地に短路によ る発熱が存在すると判断し、赤外面像内での短絡 位置を検出する。短路位置は、例えば赤外光強度 が及大となる位置として検出すればよい。このよ うにして求めた赤外面像中の短路位置座根の他、 回路パターン設計データ及び基板の位置決め座標 データを用い、短絡3が発生している短路候補領 城を決定すればよい。これにより第6回に示す短 烙3は、短格候補領域73cに存在することが分 かり、配良切断位置も9cに決定できる。なお赤 外画像の效度が一定恒未綱の場合は、その短路画 素番地には短路がないと判断し、短路位置特定は 行わない。

次に短端位置特定方法の第2の実施例を第7回 により説明する。第1の実施例では、赤外面数の みを用い短絡位置を特定したが、本実施例では、

以上述べた短路位置特定方法により、配線切断 位置は決定される。そこで配線修正では、レーザ 4 3 等の配際修正法により、該配線切断位置を切 断することにより、短絡の発生した益板を修正す る。

次に際膜トランジスタ基板検査装置の第1の実 施例を第8回~第10回で説明する。本装配は機 群系、祖通検査系、光学系からなる。 機構系は 8 ステージ31、 Zステージ32、 Y ステージ33、 メステージ34からなり、薄膜トランジスタ基板 30を鼓躍し、基板30の任意の位置を光学系視 野内に位置決めする。導通検査系は直流電源35. 豆流計4、探針36 a. 36 b からなり、探針3 6 a 、3 6 b を配線パターンに接触させて走査線 と所号線の間に現位差を与え、電流値から矩路欠 陥の有無を判別する。光学系は赤外画像検出系、 配線切断のためのレーザ光照射系、明視野照明系. 遊過照明系、可視函数校出系からなる。赤外画像 袋出系は対物レンズ37、ダイクロイックミラー 38、レンズ39、赤外面负後出器5からなり、 窓膜トランジスタ基板30上の発気部から放射さ れる赤外光(彼長岐 礼、: 約5~13μm)を検 出する。本赤外面像快出系は対物レンズ37で赤 外数を拡大しているため、10~30μm 田程度 の微小領域から放射される赤外光の強度を検出で

きる。レーザ光照射系は、レーザ43、ビームエ キスパンダ42、図示しない移助投解を持つ関ロ 部41、ダイクロイックミラー40からなり、開 口部41を透過したレーザ光を対物レンズ37で 盛小し、群膜トランジスタ碁板30上に投影する ことにより、配線を切断する。明視野照明系はラ ンプ46、レンズ45、ハーフミラー44からな り、対物レンズ37を介し、斡瞁トランジスタ基 板30を上方から照明する。透過照明系はランプ 50、レンズ49からなり、容膜トランジスタ甚 板30の背面側から照明する。可視画像検出系は、 可視函数検出器48、レンズ47からなる。なお 可視画像校出器48は赤外画像検出器5と同一位 烈の可視也を検出するように頻繁されている。本 実施例において対物レンズ37は、 可視域から赤 外域までの光を透過する必要があり、硝子材には 2nS等を用いれば良い。ダイクロイックミラー 38は、赤外画依検出器5の検出被長域1.の光 は反射し、検出波長城 λ,より波長の短い光は恐 過する特性の光学素子である。またダイクロイッ

クミラー40は、レーザ43の放民 A. (A. < A. ) は反射し、可視光(波長域 A. : A. < A. ) は選過するする特性を有する。本実施例は、前途の導通検査、短端面表番地特定、短端位置特定、配線修正を1台の検査装置で実現するものである。

次に短路國素特定及び配線修正を自動で行うた

めの回路群成の実施例を第10図に示す。可視画 飲校出露48で検出した画像は画像メモリ6○に 記憶される。そして2個化回路61で2個化後、 パターンマッチング回路62で辞書パターン63 とパターンマッチングを行い、第7回に示した検 出歯色中の辞者パターン位置77を求める。この 位置データと、予め設定した姫路候補位置及び配 旅切断位置の座標データ65を、 短路候補位置算 出回路64に入力し炬絡候補位置及び配線切断位 位を算出する。一方、赤外画飲袋出器5で検出し た歯食はメモリ66に記憶後、まず発熱有無判定 回路67で発烧の有紙を判定する。すなわち赤外 西遊の強度が一定饋未満の場合には、短端がない 画素番地であると判定し、短路位置特定は行わな い。赤外面数の強度が一定低以上の場合には、矩 殊があると判断し、発熱位置検出回路68で画像 中で赤外光強度が最大となる位置を発続位置とし て検出する。短格位置決定回路69では、発熱位 置検出回路68で求めた発熱位置に最も近い短格 候補位置を真の短路位置と決定する。これにより

なお以上の説明では盗過照明での可視面像を配 はパターンの位置は出に用いたが、これは明視明 照明の可視四段を用いても差し支えない。 ただし 安定に配際パターンの 2 領面のが得られないと合 には、 は後面のを用いたパターンマッチングを行 う必要があるであろう。またパターンマッチング 以外の方法、例えば校影等の手法を用いて特定の

 $R = \rho \cdot \ell / (x \cdot t) \cdots \cdots \cdots \circlearrowleft$ 

と表せる。つまり配は係あるいは配線厚さを小さくすることにより、単位長さ当りの配線からの発 島丘は増加、すなわち配線から放射される赤外光 強度が増加し、発応した配像の検知が容易になる。 第12回の実路例は、外部配線23d、24dの

配は頃を、彩膜トランジスタ基板の配はパターンの最小気光は痛相当に知くしたものである。なお外部配像は、面英を随助するためのICが鍛焼される電極端子パッド23p、24pの外側にあるため、面奈の動作特性には必要しない。また冠極端子パッドのように原効用ICとの接触抵抗を低くするため、ある程度の気を確保する必要もない。このため上述のような形状の外部配線パターンを
野膜トランジスタ基板に作り込むことは実現可能

第13回は外部配線パターンの第2の実施例で

である.

Barrier Company of the

妃は位置を求めてもよい.

第11回は寂談トランジスタ技板検査談目のびいるの実施例を示す。本実施例では、可視光の対物を示すの対象のである。例れてある。例れてある。例れているのである。例れているのである。例れているのである。例れているのであるのである。のでは、ドーナツ状の赤外光用の対象とし、ドーナツ状の赤外光用の対象としているのであり、第1の実施例というであり、のないたミラーであり、のないたミラーであり、可視光では、中央部に穴の空いたミラーであり、可視光するのである。

以上述べたభ度トランジスタ基板検査版配の実 使例では、頻落欠陥の検査と配贷の修正を一つの 抜配で行う場合について示した。しかし本発明に よる短絡欠階検査と配換修正を、別々の数置で個 々に実施してもよいことは言うまでもない。

次に短端面素は地特定に適した外部配線パターンの第1の実施例を第12箇に示す。配際の発点 ほをW、配線抵抗をR、配線に流れる電流値をI.

### (発明の効果)

The state of the s

#### 4. 図面の簡単な説明

 関トランジスタ基板検査装置の第2の実施例を示す図、第12図及び第13図は各々短路面裏番地 特定に適した外部配線パターンの実施例を示した 図である。

1,11~15 … 走 弦線

2,21~25…倡号旗

3,3a~3d…组格欠陥 4…電流計

5 … 赤外画 依 校出 器。

5 m ··· 赤外頭椒魚

6 … 赤外光強度検出位置、

7, 7c~7d…斡膜トランジスタ

8 ··· 难明画素以極、 9 a ~ 9 d ··· 配垛切断位置

11p~15p…走査禁電極端子パッド

21p~25p…信号線電極端子パッド

1 c. 2 c…接続配線

11d~15d, 21d~25d…外部配数

1 t, 2 t…赤外光強度分布被形

30…p膜トランジスタ基板、31… fステージ

3 2 … 2 ステージ.

32…Yステージ

3 4 … X ステージ、

35…直流電源

36 a. 36 b … 探針.

37…対物レンズ

38,40 ... ダイクロイックミラー

39,45,47,49…レンズ、41…開口部

42…ビームエキスパンダ。 43…レーザ

44…ハーフミラー、 46及び50…ランプ

4.8…可视西依校出器、

5 1 …モータ

52…送りねじ、

53…位置换出器

5 5 … サンプルホールド回路

5 6 ··· A / D 変換器、

5 7 … メモリ

6 3 …辞書パターン

73 a ~ 73 d … 粗格候補領域

74 a ~ 74 d … 短路候補位置

75…等赤外光強度線

7 6 … 赤外光强度分布波形

77… 辞費パターン位置、

80…烙蒜蕻

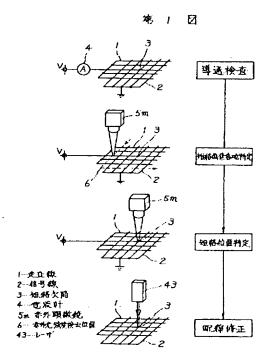
8 1 … ガラス基板

82…赤外光用のの対物レンズ

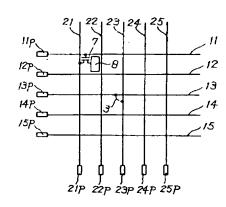
8.3 …可視光とレーザ光用の対物レンズ

84…中央部に穴の空いたミラー

代理人弁理士 小川 島 男



## 第 2 図



3… 短絡欠陥

7… 薄膜トランジスタ

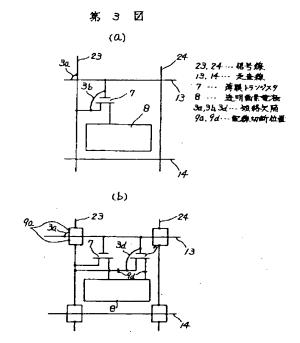
8… 透明回素電極

11~15…走查粮

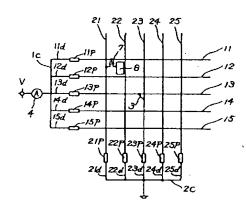
11P~15P···走登旅電板端子パッド

21~25…信号粮

21P~25P…信号森电杨纳子八片



## 第 4 図



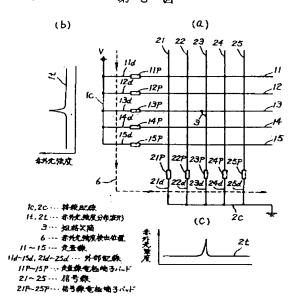
8…选明幽东电板

11~15…是登林.

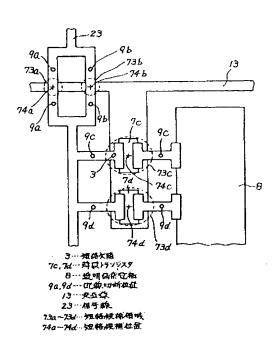
11d-15d,21d~25d···外部配錄 11P~15P···夫主樂電福蘭子八十

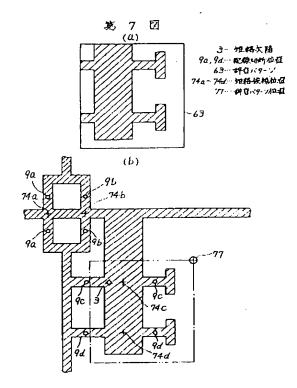
21~25…信号線 21P~25P…信号線電極端子パット

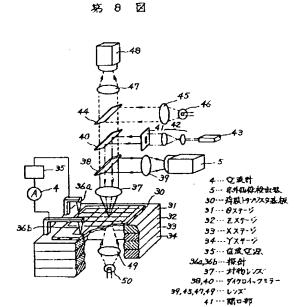
#### Ø 5

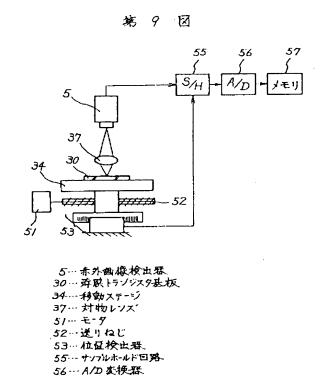










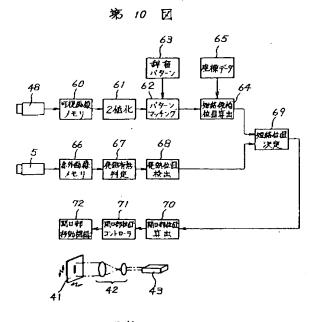


57---メモリ

42…ビームユキスパンダ

44···ハーフミラー 46,50···ラソフ\* 48··· 町根画作校出場、

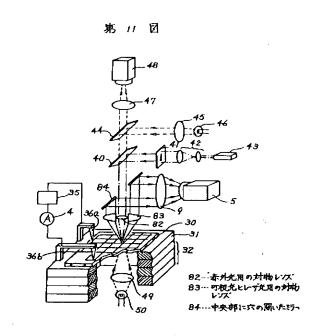
43…レーザ

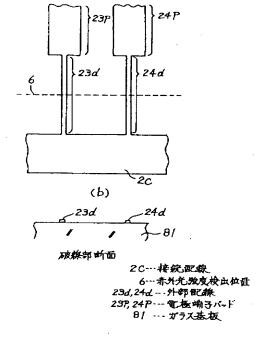


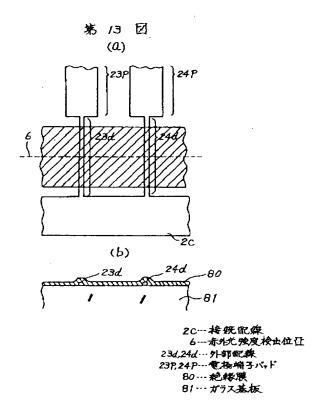
5… 赤外國像校山縣 41… 閉口部 43…レーサ" 48…可視 國像校山縣

第 12 図

(a)









# 第1頁の続き

Sint, Cl. 3		識別記号	庁内整理番号
G 02 F	1/133 1/136	5 5 0 5 0 0	8806-2K 9018-2K
G 09 F	9/00	352	6447-5G
G 09 G	3/36		8621-5 C
H 01 L	21/66	J	7013-4M